

✓ Pt-L_m端:Photon FactoryビームラインBL9C にて測定。モノクロメーターにSi(111)面を使用し、高次光は60%デチューンにより除去。 ✓ Ru-K 端:SPring-8ビームラインBL14B2にて測定。モノクロメーターにSi(311)面を使用し、高次光はRh コートミラーにより除去。





......................

✓ 電子線還元法によりPtRu/Cの合成に成功

✓ PtRu/Cの局所構造をXAFSにより解析

✓ DL-酒石酸濃度の調整により、PtRu粒子内部の合金化を制御

✓ ランダム合金化が進むにつれて、メタノール酸化活性が向上

✓ 放射光を用いることで、XRDでは得られないPtRu局所構造の 情報が得られた

日本電子照射サービス株式会社関西センターの上野浩二氏に、電子線照射の際にご協力頂きました。 日立マクセルの小野寺大剛氏に電気化学測定の際、多大なご助言を頂きました。 この研究の一部は、科学研究費補助金・挑戦的萌芽研究(2007-2009年)により行われました。